

示差熱分析による蛍光体材料IIaIII₂VI₄化合物の 状態図作成と結晶成長

日高千晴, 松下裕亮, 滝沢武男

(受取日:2007年6月15日,受理日:2007年7月20日)

Construction of Phase Diagrams by Differential Thermal Analysis for IIaIII₂VI₄ Phosphors and their Crystal Growth

Chiharu Hidaka, Hiroaki Matsushita, and Takeo Takizawa

(Received June 15, 2007; Accepted July 20, 2007)

Differential thermal analysis (DTA) has been performed in order to grow or synthesize the alkaline earth thiogallate compounds that are currently known as useful and attractive phosphors. A big exothermic heat generated at the chemical reaction during synthesis and the pressure hereby produced sometimes prevents the compounds from being synthesized. The DTA measurements give us information to diminish the heat of reaction and hence the pressure due to sulfur. The phase diagrams of the pseudo-binary system for the compounds above have also been constructed from the results of DTA and powder X-ray diffraction. Based on these diagrams, alkaline earth thiogallates and their kindred can be grown form melts. Some compounds are abruptly solidified with supercooling, resulting in fragile polycrystals. Improvement of the shape of a crucible helps a crystalline seed to grow, leading to a single crystal with good quality.

Keywords: differential thermal analysis; phase diagram; crystal growth; phosphors; sulfide

1. はじめに

希土類元素を添加した化合物は,古くから良い蛍光材 料であることが知られており実用化されているものも多い。 近年,希土類元素の精錬技術の向上に伴い,複数の希土 類元素あるいは希土類元素と他の元素を精選して共添加す ることにより,新しい機能をもつ蛍光体の開発も進んで いる。¹⁻⁶⁾

数ある蛍光材料の中で,アルカリ土類チオガレートは, その複雑な結晶構造ゆえに,添加元素がアルカリ土類金属 位置を置換する場合には,蛍光強度の濃度依存性が少ない といわれており,他の硫化物に比して耐水性にも優れている。¹⁾ さらにこの化合物は,光吸収端(エネルギーギャップ)が約4 eV と大きく,適当な蛍光中心を導入することにより良い蛍光体となる可能性を秘めている。^{1,7,8)}

従来の研究により,アルカリ土類チオガレートにCeな らびにEuを添加すると波長幅の広い,それぞれ青色およ び緑色発光を示すことが知られている。さらに,この化合 物の単結晶を用いてレーザー発振も観測されており,波長 幅の広さを生かして波長可変固体レーザーを実現する期待 も持たれている。9.10)

また、薄膜に加工し電場を印加することにより発光させ

© 2007 The Japan Society of Calorimetry and Thermal Analysis.

Netsu Sokutei 34 (4) 2007

167

解 説

るEL素子作製の試みもなされており, MBE法ロや多元蒸 着法¹²)によって作製された素子の発光特性の研究も報告さ れている。

他方,素子製作にとってこれらの物質の基本的な物性定 数が必須であり,これを得るためには単結晶が不可欠であ る。いうまでもなく,良質な単結晶は固体レーザーの実現 にも欠くことができない。しかし,これまで単結晶の作製 例は極めて少ない。¹³⁾これは,この化合物の単結晶作製が, 以下に示すような理由により困難であることと,単結晶作 製の際に必要な熱的特性がほとんど知られていなかったこ とに起因する。

硫化物は,構成元素である硫黄の蒸気圧が高いため閉管 中での合成は困難である。しかしまた,閉管にしないと硫 黄が抜けてしまい,化学量論比を保てない。一般的に合成 反応は,合成温度が高いほど進むが,閉管を用いると硫黄 の蒸気圧が温度とともに上昇し,合成用のアンプルが破裂 することがしばしば生ずる。そこで,我々は上述の硫化物 を閉管を用いて作製するために,示差熱分析(以下DTA と称す)により各元素間の反応開始温度とその発熱量を調 べ,合成過程を明確にし,合成における障害を除くことを 試みた。同時に,このデータと各段階での生成化合物の粉 末X線回折データを用いて,HaS(Ha=Ca,Sr,Ba)と Ga₂S₃との擬二元相図を作成した。相図は,融点や転移点 を伴う相の変化ならびに単結晶作製に必要な情報を与えて くれる。

本稿では, 青色発光素子として注目されているアルカリ 土類チオガレートおよび同族化合物(IIa-III₂-VI₄: IIa = Ca, Sr, Ba, III = Ga, In, VI = S, Se) に着目し, その化 合物合成と単結晶作製方法を確立する過程の詳細について 述べる。

2. DTA による反応過程の解析

DTA 測定にはFig.1 に示す自作のDTA 炉を用いて行っ た。¹⁴⁾ 炉内に配置されたクロメル・アルメル熱電対(Kタ イプ)で炉内の温度を制御した。発熱体(シリコニット) の電力は温度コントローラーによってPID 制御され,炉内 温度を一定の速度で昇・降温できる。本実験では,その速 度をすべて2℃/分と設定した。クロメル・アルメル熱電 対を用いて試料管と標準試料管底部の温度差を熱起電力の 電位差に変換しデジタルボルトメーターで検出した。炉の 温度較正には,Sn,Zn,Al,Cuの融点を用いた。

DTA 試料として,各構成元素単体(Ca, Sr, Ga, In, S, Se),および二元化合物(CaS, SrS, BaS)を用い,こ れらの原料を所望の組成となるよう総量0.4gに秤量し,内 径7 mm *φ*×40 mm の透明石英管に真空封入した。ここで 使用した原料,および生成物は,合成アンプルの材質であ



Fig.1 Schematic view of DTA measurements.

る石英との反応性が高く,高温で管壁に容易に融着しアン プルを破損してしまう。これを防ぐためにアセトンを燃や すことによって石英管の内壁にカーボンをコーティングし た。DTA測定は2度行い,一度目の測定で化学元素間の反 応を,2度目の測定で生成物の融点や転移点を調べた。得 られた生成物の相の同定は粉末X線回折により行った。測 定装置は,リガク社製のRINT2000であり,Cu-Kα線(40 kV,30 mA)を用いた。

以下では、まず、CuInSe2の生成例を挙げ、初期原料の 選定によって反応後の生成物に異相の有無が生ずることを 説明する。

我々は、これまで様々な多元化合物の反応過程をDTA 測定によって調べてきた。14-26) Fig.2 に太陽電池材料として 知られるCuInSe2の反応過程を示す。14) Cu + In + 2Se と示 したのは、CuInSe₂を合成するためCu、InおよびSeを 1:1:2の組成で混合したものである。CuInSe2の場合の生成 過程は、いくつかの中間生成物の形成過程から成っている。 Fig.2 におけるCu + In + 2Se の各DTA 反応の前後における 生成物の粉末X線回折解析結果から判断すると、大部分の CuInSe2は950℃での反応によって形成される。この反応 は、Cu₇Se₄とIn₂Se₃の反応、あるいはCu₇Se₄とInSeおよ びSeの反応によるものである。しかし、Cu₇Se₄などのCu-Se系の中間生成物の融点はCuInSe2のそれよりも高いので、 1000 ℃程度においても異相として含まれることがある。-方, Cu+Inの合金を作成し, それをセレン化するとFig.2 の下から3番目のCuIn+2Seと示した反応過程を経て合成 される。この図中の520~600℃の発熱反応はIn 過剰CuIn の液相のセレン化反応と考えられ、ここでCuInSe2および InSe が形成される。CuInSe2の融点直前950℃の発熱反応 は、CuSeとInSeの反応によるものである。この反応過程 では、CuInSe2以外の異相が含まれる可能性は少ない。す

なわちCuInSe₂の合成では、CuIn合金を作製しそれをセレン化すると中間生成物としての異相を抑制でき、CuInSe₂単相生成に効果がある。

このように初期原料の組み合わせにより、合成後の化合物に異相の混入を減らすことが可能である。そこで、蛍光材料として用いられるアルカリ土類チオガレートおよびその同族化合物についてもCuInSe2で用いた方法に倣いDTA 測定により各元素間の反応過程を調べた。

Fig.3にCa, Sr, Ga, Sのそれぞれの構成元素のDTA シグナルを示す。^{23,24}) ある温度において元素間の化学反応 が起こると,その温度で,発熱反応によるDTA シグナル が観測される。Ca-Sでは,200から300℃の間にCaS合成 に伴う急激でかつ大きな発熱反応が現れる。また,GaとS



Fig.2 DTA curves of CuInSe₂ for the heating process. DTA curves of elements and compounds are also shown.

を2:3 に混合し,昇温すると約950 ℃で同様の発熱反応が 見られる。1105 ℃に現れている吸熱反応は,Ga2S3 の融解 によるものである。

これらの発熱反応は、ミリ秒以下の短い時間内に起こる ことがあり(Fig.3,4の鋭い信号を参照)、局所的に発生 した熱により石英の部分的な熱歪が起こり、急冷・急熱に 強い試料石英アンプルが破損することもある。実際、炉の 温度が400で以下でSの蒸気圧が1気圧以下のときは、こ の発熱により石英アンプルにひびが入り、空気が入って酸 化してしまう。また周囲温度が600で以上でSの蒸気圧が1 気圧以上になると、大音響を伴う爆発に至ることがある。 これらの反応熱の大きさは、DTAシグナルの面積で見積も ることが出来るが、種々の要因が重なっているため定量的 に決めることは困難である。

この種の合成反応は、通常それぞれの化合物の融点以下 で起こるが、その反応温度は混合元素材料の形状や混合状 態により変化し、一定値をもたない。例えばCaSやGa2Sa の融点は、それぞれ1200℃以上および1105℃であるのに 対し、反応温度は、上述のようにそれぞれ約250℃および 約950℃と概略値しか決まらない。また、Ca、Gaおよび Sを1:2:4の組成で秤量し、CaGa2S4を合成する場合も、合 成反応は、CaS、Ga₂S₃の合成反応を経た後、CaGa₂S₄の 融点からやや低いGa2S3の融点1105℃で起こっていること がDTA シグナルとX 線回折の結果からわかる。CaGa₂S₄ の融点は、Fig.3(a)の一番下に示すCaGa₂S₄化合物のDTA 測定から、1132 ℃である。同様にSrGa₂S₄ も Fig.3(b)に示 すように元素からの合成過程において、まずSrSとGa2S3 が作られ、SrGa₂S₄化合物はGa₂S₃の融点(1105℃)で合 成され、その融点は1230℃である。すなわち、アルカリ 土類チオガレートでは、Ga2S3の融液にCaS. あるいはSrS が取り込まれ合成が起こると考えられる。



Fig.3 DTA signals of $CaGa_2S_4$ (a) and $SrGa_2S_4$ (b) in the heating process. The signals of CaS, SrS and Ga_2S_3 are also shown.

以上より,初期原料にCaS,SrSとGa₂S₃を選択すれば これらの化合物の生成の際に生ずる反応熱を避けることが でき,アンプルに熱的な衝撃を与えずに合成できることが わかった。また化合物合成後の2度目のDTA測定において 昇温,降温過程それぞれに,融点ならびに凝固点における 吸熱,放熱が見られる。これらの開始温度が一致している ことからこれら二つの化合物は,調和融解していると判断 した。また,得られた生成物の粉末X線回折線には,どち らの化合物の場合にも異相は見られなかった。またCa,Sr とGaの合金を作製しこれを硫化する方法も試みた。しか し,アルカリ土類金属の反応性が高いため,秤量時にこの 金属表面が酸化されてしまう。したがって,アルカリ土類 金属の取り扱い上の問題から,アルカリ土類チオガレート の単相を得るための方法として合金を作製後にそれを硫化



Fig.4 DTA signals of $SrIn_2Se_4$. The DTA signals with the sharp exothermic reaction in the cooling process are shown in the bottom of the graph.

することを断念した。すなわち,アルカリ土類チオガレートの場合には,CuInSe2の場合と異なり,合金を作製するのではなく,2元硫化物を原料として使用することにより 硫黄蒸気圧を抑え化合物を合成することとした。CaSならびにSrS化合物の融点は,アルカリ土類チオガレートのそ れよりもはるかに高いこと(1200℃以上)が知られている が、上記の合成においてアルカリ土類硫化物の異相は見ら れていない。

Fig.4はSrIn₂Se₄の反応過程を調べるため,各元素間の 合成反応をDTAシグナルで示したものである。²⁵⁾この化 合物においてもSrSeとIn₂Se₃の二つの二元化合物が化合し, In₂Se₃の融点近傍でSrIn₂Se₄が合成される。SrIn₂Se₄化合 物では,降温過程(Fig.4の一番下)において鋭い放熱シ グナルが融点より約200℃も低い低温部で観測される。こ れは,過冷却によるものである。このような過冷却を示す 場合,単結晶を作製するには工夫が必要である。この詳細 については、4章で説明する。

3. 状態図

3.1 共晶反応

前述のように、原料としてCaS、SrSとGa₂S₃を使用す るので、ここではCaS-Ga₂S₃、SrS-Ga₂S₃系擬二元状態図に ついて説明する。試料はGa₂S₃濃度の関数としてCaS なら びにSrSとの組成比の異なる粉末混合試料を作製し、その DTA シグナルを測定した。Fig.5(a)および(b)にSrS-Ga₂S₃ 系におけるGa₂S₃濃度50 mol%から100 mol%のDTA シグ ナルを示す。化合物の融点は、50 mol%から75 mol% (Fig.5(a))では濃度増加とともに減少しているが75 mol% から100 mol%(Fig.5(b))では、増加している。Fig.6 にDTA シグナルより得られた融点、転移点をGa₂S₃の濃度 の関数として示す。我々はこの図を擬二元系状態図、ある



Fig.5 DTA signals from 50 to 75 mol% (a), and from 79 mol% to 100 mol% (b) in the $SrS-Ga_2S_3$ system. The arrows show melting points of these compounds.



Fig.6 Phase diagram of the SrS-Ga₂S₃ system. A eutectic reaction is found between 50 and 100 mol%.

いは相図と呼んでいる。Fig.6において、50 mol% Ga₂S₃ の濃度のときがCaGa₂S₄あるいはSrGa₂S₄化合物に相当し ている。この状態図より50 mol% から100 mol% の濃度範 囲で共晶反応が生じていることがわかる。共晶反応では、 一方の化合物を溶媒として用いるともう一方の化合物を融 点以下で析出させることができる。すなわち、化合物の成 分であるGa₂S₃を溶媒(フラックス)として自己フラック ス法による単結晶作製が可能となる。共晶反応は前述の系 に属する化合物で生じ易く、以上の系のほかにSrS-In₂S₃, BaS-In₂S₃, BaS-Ga₂S₃系でも確認されている。²⁵⁻²⁶ これ らの化合物の融点が石英の軟化点(約1250 ℃)より低い 場合は石英アンプルを用いる融液成長法を用い、高い場合 にはフラックス法を用いることで化合物の融点より低温で 単結晶を作製できる。

3.2 包晶反応

Fig.7にSrSe-In₂Se₃系状態図を示す。これは前述と同様 の方法で測定したSrSe-In₂Se₃系の転移点,ならびに融点 をIn₂Se₃濃度を横軸にして示したものである。²⁵⁾この系で は上述の系とは異なり包晶反応を示す。包晶反応では,あ る結晶相のまわりに他の結晶相が形成されるため,単相化 合物を得にくい。すなわちFig.7においてIn₂Se₃濃度が約 55 mol%までSrSeと融液の混合状態が存在し、50 mol% の1010で以下にSrIn₂Se₄相が現れる。ただし55~80 mol% にSrIn₂Se₄と融液の混合状態が存在するので,この液相線 を利用しIn₂Se₃を溶媒としてSrIn₂Se₄をフラックス成長さ せることができる。このような液相線の温度領域幅が広い と結晶成長が容易である。この系の液相線は、約200 ℃の



Fig.7 Phase diagram of the SrSe-In₂Se₃ system. A peritectic reaction is seen around 50 mol% In₂Se₃.



Fig.8 Phase diagram of the CaGa₂S₄-EuGa₂S₄ system.

温度にわたって存在するため単結晶作製が可能と判断した。

3.3 固溶体

蛍光体を作製するために、母体化合物であるCaGa2S4に 発光体となる希土類元素を添加することが多い。その際、 CaやSrを置換する希土類元素の添加可能量を知らなければ ならない。希土類元素の中でEuは2価イオンとしてチオガ レート中に入り、CaGa2S4のCaはEuにより完全に置換さ れると言われている。そこで、CaGa2S4-EuGa2S4系擬二元 状態図の作成を試みた。DTA測定において、凝固点は融 解点よりも高温側で観測される。Fig.8に、それらの凝固 点、融解点をEuGa2S4濃度の関数として作成した状態図を 示す。²⁷⁾ この図は、CaとEuチオガレート2元系が全率固 溶体を形成していることを示している。通常、固溶体では 固溶状態の温度領域が広く、液相から結晶を固化する場合、 解 説



Fig.9 Photographs of a single crystal of $CaGa_2S_4$ (a) and $SrGa_2S_4$ (b).

液相線に到達すると固溶体を析出し始め, 温度が下がるに つれて固溶体成分のずれが生じる。このため作製する結晶 の組成を制御することは困難である。Fig.8における状態 図で固溶体と液相の混合領域は比較的狭く, 成分のずれが 少ないので融液成長による結晶作製が可能と考えられる。

4. 結晶作製

ここでは以上で述べた状態図を参考に,液相成長によっ て調和融解を示す化合物と過冷却を示す化合物とについて 結晶成長を試みた結果について紹介する。

4.1 調和融解を示す化合物の単結晶作製

結晶成長は、原料HaS(Ha=Ca, Sr)およびGa₂S₃化 合物を使用した。結晶成長にはカーボン坩堝を用いて石英 管との融着を防いだ。原料は秤量後,混合しカーボン坩堝 中に置き1120℃で1時間熱処理した。示差熱分析の結果か らこの過程でHaGa₂S₄が完全に反応することが知られてい る。常温に冷却後,得られた化合物を再び取り出し粉砕し, 希土類元素を添加して再度カーボン坩堝につめて透明石英 管に真空封入した。CaGa₂S₄の場合は,CaGa₂S₄組成で融 点以上の温度から融液成長法によって結晶成長させた。得 られた結晶のサイズは,使用した坩堝のサイズで決まる。 Fig.9(a)に示すような良質な単結晶が得られ,成長方向に 垂直な面でヘキ開が起った。

SrGa₂S₄の場合は融点が高く,この付近で石英管が軟化 し膨らみ始める。そこで,共晶反応を利用して65 mol% Ga₂S₃の組成の化合物を合成し,融点の低下を図った。一 般に,硫化物Ga₂S₃を融点以上の高温にすると沸騰により 気泡が生じ,結晶性に影響を与える。これを回避するため 融点および液相点近傍(2~3℃高温側)から徐冷した。化 合物は共晶の融点以上である1120℃まで上昇させ,水平ブ リッジマン炉で成長速度2.5 mm h⁻¹で結晶成長させた。得 られた結晶は,1 mm 角程度の大きさであるが,成長速度 や最高温度の制御によってさらに結晶を拡大させることは 可能である。(Fig.9(b))²⁴⁾





Fig.10 Photographs of a crucible for diminishing super cooling. A hole with two different diameters is coaxially drilled in a carbon rod (a). A grown crystal in a crucible (b).

4.2 過冷却を示す化合物の単結晶作製

SrSe-In₂Se₃系にはFig.4に示した過冷却が現れる。過冷 却は通常の凝固点よりかなり低い温度で急激に結晶化が起 こる現象であり、この場合には単結晶を育成するのが困難 である。そこで、次のような合成方針を立てた。

- まず、合成した化合物を融点以上で溶融し、徐冷に より過冷却点以下に降温し多結晶を作製する。
- ② 次に、この多結晶を温度勾配をつけた電気炉中に挿入し、一部を残して溶融する。
- ③ 溶融しないで残った一部を結晶成長用の種として用い、温度勾配をつけた炉の温度をその勾配を保ったままゆっくり徐冷する。

Fig.10に, 過冷却を避けるために工夫を施した坩堝の形状, および結晶成長後の坩堝内の結晶写真を示す。坩堝は,円 柱型の高純度のカーボン製で,内部に径の異なる二つの円 柱状の穴を同軸上に有する。この坩堝は二つに分割でき,



Fig.11 A photograph of a single crystal of SrIn₂Se₄.

結晶成長後に結晶を取り出しやすいようにしてある。写真 最上部左側に示した蓋を閉めて原料を詰め,最後に蓋をす る。この坩堝を石英アンプルに真空封入し,温度勾配をも つ電気炉に入れた。前述のように化合物全体を一度融点以 上にし,その後,過冷却するまで温度を下げた。次に, Fig.10の左側,細い円柱部の左側一部を固化状態に保ち, 右側は融解状態になるよう温度を上昇させた。その後徐冷 すると左側の固化した部分が種となり結晶成長していく。 Fig.11に得られた単結晶の一部を示す。25)この結晶は平坦 なへキ開面を持ち,この単結晶を用いて光学吸収端を見積 もることができた。

5. おわりに

硫化物蛍光体作製にあたって,作製上の問題点を示差熱 分析により化学反応過程を知ることにより解決した。アル カリ土類チオガレート化合物および同族化合物は,2元化 合物を使用することで硫黄蒸気圧を抑え,また元素からの 2元化合物生成の際に生ずる熱をなくすことができる。また,DTA 測定によって作成された状態図から作製方法を確 立し,化合物およびその単結晶を得た。これを用いて化合 物の基礎物性を調べることが可能となった。

謝 辞

本研究は、日本大学学術研究助成金の補助を受けてなさ れたものであり、関係各位に謝意を表します。最後に、本 稿の執筆を勧めてくださった日本大学文理学部橋本拓也教 授に感謝します。

文 献

- T. E. Peters and J. A. Baglio, J. Electrochem. Soc. 119, 230 (1972).
- J. W. H. van Krevel, J. W. T. van Rutten, H. Mandal, H. T. Hintzen, and R. Metselaar, J. Sol. Stat. Chem.

165, 19 (2002).

- R-J. Xie, M. Kimto, K. Uheda, F-F. Xu, and Y. Akimune, J. Am. Ceram. Soc. 85, 1229 (2002).
- P. Yang, G-Q. Yao, and J-H. Lin, *Opt. Mat.* 26, 327 (2004).
- S. M. Abo-Naf, U. Dulias, J. Schneider, K.-H. Zum Gahr, S. Holzer, and M. J. Hoffmann, J. Mat. Proc. Technol. 183, 264 (2007).
- Z. H. Zhang and Y. H. Wang, *Mat. Lett.* 61, 4128 (2007).
- W. A. Barrow, R. C. Coovert, E. Dickey, C. N. King, C. Laakso. S. S. Sun, R. T. Tuenge, R. Wetross, and J. Kane, *SID Int. Symp. Dig.* (1993).
- A. N. Georgobiani, B. G. Tagiev, O. B. Tagiev, and
 B. M. Izzatov, *Inorganic Materials* 31, 16 (1995).
- S. Iida, T. Matsumoto, N. T. Mamedov, Y. Maruyama, A. I. Bairamov, B. G. Tagiev, O. B. Tagiev, and R. B. Dzhabbarov, *Jpn. J. Appl. Phys.* 36, L857 (1997).
- K. Takayama, K. Tanaka, H. Uchiki, C. Hidaka, and T. Takizawa, *Phys. Sol C* 3, 2722 (2006).
- K. Tanaka, Y. Inoue, S. Okamoto, and K. Kobayashi, J. Cryst. Growth 150, 1211 (1995).
- Y. Nakanishi, N. Uekura, F. Nakano, and Y. Hatanaka, J. Lumin. 72-74, 373 (1997).
- K. Tanaka, T. Ohgoh, K. Kimura, H. Yamamoto, K. Shinagawa, and K. SATO, Jpn. J. Appl. Phys. 34, L1651 (1995).
- 14) H. Matsushita and T. Takizawa, Jpn. J. Appl. Phys. 34, 4699 (1995).
- H. Matsushita, H. Jitsukawa, and T. Takizawa, *Trans. Mat. Res. Soc. Japan.* 20, 715 (1996).
- H. Matsushita, H. Jitsukawa, and T. Takizawa, Jpn. J. Appl. Phys. 35, 3830 (1996).
- H. Matsushita, H. Jitsukawa, and T. Takizawa, J. Crystal Growth 166, 712 (1996).
- 18) H. Matsushita, T. Mihira, and T. Takizawa, J. Crystal Growth 197, 169 (1999).
- H. Matsushita, T. Maeda, A. Katsui, and T. Takizawa, Jpn. J. Appl. Phys. Suppl.39-1, 62 (2000).
- 20) H. Matsushita, T. Maeda, A. Katsui, and T. Takizawa, J. Cryst. Growth 208, 416 (2000).
- H. Matsushita and T. Takizawa, Ternary and Multinary Compounds in the 21st Century IPAP Books 1, 11 (2001).
- 22) H. Matsushita, A. Katsui, and T. Takizawa, J. Cryst. Growth 237-239, 1986 (2002).
- C. Komatsu-Hidaka and T. Takizawa J. Cryst. Growth 222, 574 (2001).
- 24) C. Komatsu and T. Takizawa, J. Cryst. Growth 210,

解 説

677 (2000).

- 25) T. Takizawa, M. Kubo, and C. Hidaka, J. Cryst. Growth 275, 433 (2005).
- 26) C. Hidaka, M. Goto, M. Kubo, and T. Takizawa, J. Cryst. Growth 275, 439 (2005).
- 27) C. Hidaka, E. Yamagishi, and T. Takizawa, J. Phys. Chem. Sol. 66, 2058 (2005).

要 旨

蛍光体材料として着目されているアルカリチオガレート および同族化合物の単結晶作製を目指し,これらの化合物 の熱的特性を調べた。この化合物の作製において,2元化 合物合成の際に生ずる生成熱と未反応の硫黄により蒸気圧 が上昇してしまうことが化合物合成の妨げとなっていた。2 元化合物を初期原料として用いることにより,高温での硫 黄の蒸気圧および化合物の反応熱を抑えられることが示差 熱分析 (DTA)の測定によって明らかとなった。さらに DTA 測定と粉末X線回折測定から,単結晶作製の際に必要 な状態図を作成した。この図により溶融法による単結晶作 製が可能であることが示された。化合物によっては,過冷 却の制御のために坩堝の形状を工夫し,一度融解した化合 物の一部を固化して種結晶を形成することによって光吸収 測定に耐えうる良質の単結晶作製に成功した。



日高千晴 Chiharu Hidaka

日本大学文理学部, College of Humanities and Sciences, Nihon Univ., TEL. 03-3329-1151, FAX 03-5317-9772, e-mail: komaz@phys.chs.nihonu.ac.jp 研究テーマ:硫化物蛍光体の単結晶作製 とその物性評価 趣味:映画鑑賞



松下裕亮 Hiroaki Matsushita 東海大学開発工学部, School of High-Technology for Human Welfare, Tokai Univ., TEL. 055-968-1211, FAX 055-968-1155, e-mail: matusita@wing.ncc.utokai.ac.jp

研究テーマ:多元系エネルギー変換デバ イス,硫化物系蛍光体,多元系磁性半導 体 趣味:スポーツジム,ガーデニング,旅 行

滝沢武男 Takeo Takizawa

日本大学文理学部, College of Humanities and Sciences, Nihon Univ., TEL. 03-5317-9772, FAX 03-5317-9772, e-mail: takiz@phys.chs.nihonu.ac.jp

研究テーマ:化合物結晶中の不純物準位 趣味:囲碁,種々言語によるプログラム 作成